

Ten plik PDF został wygenerowany z: <https://www.easyev.pl/12-12-24-16504.html>

Tytuł: Numer dokumentu patentowego na elastyczny uchwyt fotowoltaiczny

Data generowania: 2026-06-07 17:06:40

Copyright (C) 2026 EasyEV Solar. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź naszą stronę: <https://www.easyev.pl>

---

Warto zauważyć, że takie same regulowane uchwyty montażowe do szyn pod panele solarne stosuje się w przypadku montażu fotowoltaiki na dachach skośnych, w tym krytych klasycznych

Kliknijcie w Wyszukiwanie inteligentne daję dostęp do systemu wyszukiwania polskich oraz (po wybraniu wariantu) z listy rozwijalnej) międzynarodowych dokumentów patentowych. W

Tutaj znajdziesz informacje o aktualnie obowiązujących opłatach oraz numerach rachunków bankowych. Udzielone przez Urząd Patentowy RP

Usługa umożliwia wyszukiwanie danych publicznych dotyczących przedmiotów własności przemysłowej z poziomu jednej wyszukiwarki poprzez intuicyjny interfejs użytkownika.

Uchwyt pod Panel Fotowoltaiczny Zręcznie zbieraj oferty, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!

Bazy Krajowe Bazy Międzynarodowe Wzory Przemysłowe Znaki towarowe 1. Bazy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej - umożliwiaj wyszukiwanie przedmiotów własności przemysłowej: znaków towarowych, wynalazków, patentów europejskich, dodatkowych praw ochronnych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych. Dostępne kolekcje: BUP, WUP, E-rejestr, Opisy Patentowe, Skróty opisów patentów Zobacz więcej tutaj: [pg.pl](https://www.easyev.pl). `b_imgcap_alttitle p strong, b_imgcap_alttitle .b_factrow strong{color:#767676}#b_results .b_imgcap_alttitle{line-height:22px}.b_imgcap_alttitle{display:flex;flex-direction:row-reverse;gap:var(--main-smc-padding-card-default)}.b_imgcap_alttitle .b_imgcap_img{flex-shrink:0;display:flex;flex-direction:column}.b_imgcap_alttitle .b_imgcap_main{min-width:0;flex:1}.b_imgcap_alttitle .b_imgcap_img>div,.b_imgcap_alttitle .b_imgcap_img a{display:flex}.b_imgcap_alttitle .b_imgcap_img img{border-radius:var(--main-smc-corner-card-default)}.b_hList img{display:block}.b_imagePair ner`

```
img{display:block;border-radius:6px}.b_algo .vtv2 img{border-radius:0}.b_hList
.cico{margin-bottom:10px}.b_title .b_imagePair> ner,.b_vList>li>.b_imagePair> ner,.b_hList .b_imagePair>
ner,.b_vPanel>div>.b_imagePair> ner,.b_gridList .b_imagePair> ner,.b_caption .b_imagePair>
ner,.b_imagePair> ner>.b_footnote,.b_poleContent .b_imagePair> ner{padding-bottom:0}.b_imagePair>
ner{padding-bottom:10px;float:left}.b_imagePair.reverse> ner{float:right}.b_imagePair
.b_imagePair:last-child:after{clear:none}.b_algo .b_title
.b_imagePair{display:block}.b_imagePair.b_cTxtWithImg>{*vertical-align:middle;display:inline-block}.b_i
magePair.b_cTxtWithImg> ner{float:none;padding-right:10px}.b_imagePair.square_s>
ner{width:50px}.b_imagePair.square_s{padding-left:60px}.b_imagePair.square_s> ner{margin:2px 0 0
-60px}.b_imagePair.square_s.reverse{padding-left:0;padding-right:60px}.b_imagePair.square_s.reverse>
ner{margin:2px -60px 0 0}.b_ci_image_overlay:hover{cursor:pointer}
sightsOverlay,#OverlayIFrame.b_mcOverlay
sightsOverlay{position:fixed;top:5%;left:5%;bottom:5%;right:5%;width:90%;height:90%;border:0;border-rad
ius:15px;margin:0;padding:0;overflow:hidden;z-index:9;display:none}#OverlayMask,#OverlayMask.b_mcOv
erlay{z-index:8;background-color:#000;opacity:.6;position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%}Biblio
teka Politechniki ??dzkiejOg?lnodost?pne bazy danych z zakresu informacji Espacenet PL - baza
pe?notekstowa, w kt?rej mo?na wyszukiwa? dane bibliograficzne, opisy polskich wynalazk?w i wzor?w
u?ytkowych oraz
```

Informacja patentowa dostarcza wiedzy o: rozwi?zaniach zg?oszonych do ochrony, rozwi?zaniach, na kt?re zosta?y udzielone prawa wy?czne, aktualnym stanie prawnym chronionych wynalazk?w.

Za??cznik nr 2 do rozporz?dzenia z dnia 17 wrze?nia 2001 r. okre?la wymagania dotycz?ce dokument?w za??czonych do zg?oszenia wynalazku / wzoru u?ytkowego tj. dokumentu

Cz??ci? sk?adow? dokumentu patentowego jest opis patentowy obejmuj?cy opis wynalazku, zastrze?enia patentowe i rysunki. W przypadku nieuiszczenia op?aty za publikacj?, wydanie

Z??cza charakteryzuj? si? wysok? odporno?ci? na czynniki ?rodowiskowe oraz obci??enie pr?dowe typowe dla instalacji PV. Podsumowuj?c,

Zg?oszenie wynalazku lub zg?oszenie wzoru u?ytkowego zwi?zane jest z wymaganiem szczeg?lnej formy dokumentacji zg?oszeniowej. Dokumentacja powinna spe?nia? szereg

worldwide.espacenet - baza dokument?w patentowych Europejskiego Urz?du Patentowego (European Patent Office), zawieraj?ca dokumenty

Strona internetowa: <https://www.easyev.pl>

